⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-256121

(5) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月17日

G 02 F 1/133 G 09 F 9/35 1 2 7

Z-8205-2H 6615-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

❷発明の名称 液晶セル

②特 願 昭60-104104

20出 願 昭60(1985)5月17日

優先権主張 1984年5月18日30フランス(FR)308407767

22発 明 者 ジャン・フレドリック

フランス国38240メイラン、アレ・ディ・プレ・ブラーン

10

砂発 明 者 ジヤン・クラウド ド

フランス国38000グルノーブル, リユー・テイエール52

イツチ

クレール

⑪出 願 人 コミサリア・ア・レネ

フランス国75015パリ、リユー・ド・ラ・フェデラシオン

ルジ・アトミツク

31/33

②代理人 弁理士 星野 恒司

外1名

明 翻 替

- 1. 発明の名称 被品セル
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 一種のホメオトロピック (類似走向性) 構造と被晶層の各側に設けた電極群とを備えた液 晶層を有する集成体から成り、前記電極の一つのか 少なくとも透明体であり、上記集成体の側面の一 つを入射光に曝し、いわゆるこのセルがまたを り、たまに側面に入射光を傷光り、ホオを えかつその層厚と偏光手段とにより、ホオ泉 し よかつをの観測面内で斜方向からの調定を行う有き ある、このも地が上記積気的に制御された複屈折り イブの被晶セル。
- (2) セルが電気的に制御される複屈折伝達タイプのものであり、電極が透明体であって、セルには上記集成体の各側に第1ならびに第2偏光手段とほぼ円形状の偏光子相当装置が備わり、ホメ

- 1 -

オトロピック方向に伝搬される人射面光波に対し相互に補足性を保ち、観測面は上記方向に平行であって、前記第1、第2幅光手段のそれぞれがまたこの観測面に適応して上方から斜方向に入射する面光波に対し、一種の格門偏光を形成させることができ、この偏光格門の長軸が観測面にある角度を与え、被攝層の厚みが対象全厚を斜方向から入射する波が透過する際、上記角度を抹消し切るに必要な厚さの2倍相当であることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の被品セル。

(3) 第1 および第2 の偏光手段にはそれぞれ一次リニア偏光子と、この偏光子-上記集成体間の一次遅延プレートとからなる第1 対と、同じく二次リニア偏光子と、このものと上記集成体間の二次遅延プレートとからなる第2 対を含み、それぞれのリニア偏光子の最大吸収輸は層のホメオトロピック方向に平行な観測而に直交する同一面には正角方向であり、各遅延プレートは、2 本の中性線がホメオトロピック方向に対し直角をなし、か

- (4) 2枚の遅延プレートを単一プレートに組み込みかつ、上記単一プレートの中性線の形成角を二分する線が実質上リニア偏光子の一つの最大吸収輸上にあって、ホメオトロピック方向に平行に突出する構成とすることを特徴とする特許様の範囲第(3)項記載の被品セル。
- (5) セルが電気的に制御された複扇折反射タイプのものであり、かつ触板の一つが被品層に対

- 3 -

光子とともにホメオトロピック方向に伝搬する入 射面光波に対し、円形偏光子を構成させるよう選 定することを特徴とする特許請求の範囲第(5)項 記載の被晶セル。

- (7) 各遅延プレートを二輪材料から製作して 最も速度の高い中性軸をホメオトロピック方向と 繋合させることを特徴とする特許請求の範囲第(3) 項記載の被品セル。
- (8) 各遅延プレートを追加の被品セルで構成させ、上記追加のセル壁に対し分子方向を平面均とすることを特徴とする特許請求の範囲第(3) 項記載の被品セル。
- (9) ・つの遅延プレートを二軸材料から製作 しそのもっとも速度の早い中性軸をホメオトロピック方向と轄合させることを特徴とする特許請求 の範囲第(6)項記載の被品セル。
- (10) 一つの遅延プレートを追加の液晶セルで 構成させ、上記追加のセル壁に対し分子方向を平 値均…とすることを特徴とする特許請求の範囲第 (6)項記載の被品セル。

し個光手段の反対側に位置して光学的に反射を行い、この陽光手段がホメオトロピック方向に伝搬する人射面光波を円形に偏光させることができ、観測面がこの方向に平行でありかつ、観測面内でその上方から斜方向に入射してくる面光波に対し、構円偶光を生ぜしめ、この編光楕円の段輪が観測面と一定の角度を形成し、被温層厚が斜方降下してくる光波が上記厚みを透過し切った場合、この角度を消し去るような間隔構成とすることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の液晶セル。

(6) 偏光装置手段として、リニア偏光子と、これと上記集成体間の一種の遅延プレートとを設けることとし、このリニア偏光子の最大吸収輸が被品層のホメオトロピック方向に対し直交し、かつ観測前に対しても直角であり、一方遅延プレートを、前記2本の中性線がホメオトロピック方向に直角になるごとく位置づけし、この突出中性線の形成角を二分する線の一つが、リニア偏光子の最大吸収輸上方でホメオトロピック方向に平行とし、さらに他方ではこの遅延プレートをリニア偏

- 4 -

3. 発明の詳細な説明

本発明はホメオトロピック(類似走向性) 構造を有しかつ、その構造に対し複材折を補償するタイプの被晶セルに関するものである。 さらにくわしく 貧えば、この発明は時計とか携帯用電子計算器のごときデータ表示手段に利用される。

一般に種々の被晶表示あるいはセルが2回Bのでごり、その例を示すと第1回Aから第2回Bのでらとくである。第1回Aと第1回Bとは概略のでらせんネマチックでタイプの被品セルを示しを保持したので、このセルには3、4間にネマチックを設け、同時に2個のリニア構成との格別に2と、2枚のプレートとで構成との作れたりに2とりつけている。この2となりでは、第1回 Aのごとがかからせんのではないがある。この2とがかからせんな場合に対方スプレートに平行でかからせんな場合、すなわち世極間に単行でで数け、の場合、ガラスプレートに平行でで数けない場合を持たすようにさせ、人別光を受け人れる偏光子に対向する分子が上記偶光子の数大吸収輪に直

角であり、かつ、他の優光子に対向する分子が上記輪に平行な配列であり、さらにこの優光子の最大吸収輸が自地に思の正のコントラストを得るごとく垂直方向であるか、思地に白の負のコントラストを得るよう平行方向であるかの構成とする。セルが刺激を受けると、つまり、適当な負荷電圧が電極間に加わると、被晶はホメオトロピック方向性でを持つにいたる(第1図B)。

第2図A、第2図Bは2枚のガラスプレート10, 11間にネマチック液晶層9を備えた。電気的に制 御される被屈折タイプ。の液晶セルを擬説したも のであり、このプレートは図示されていない電極 ともに、層とプレートとで構成された集成体の 各側にとりつけた2個の偏光子12と13とを有して いる。この2個の偏光子は好ましくは円形か円形 に近い形状のものであって、相互に補足性、つま り2個の偏光子に同一垂直方向に伝搬する2本の 光波に対向した偏光方向を示す性質を有し、それ

- 7 -

ック構造内で被晶層の複風折を補償する手段を備え、一定の観測而内で斜方向からの測定を行う場合、上記構造に対しセルがすぐれたコントラストを有する特徴をそなえている。

一層特別な場合として、この発明によればセル

ぞれの個光子に光波が降りそそぐ方式のものである。セルがはたらかない場合、被晶はホメオトロピック構造を有し、このセルを構成する分子群14がこの場合 2 枚のプレート11と12に垂直な同一方向15に平行となるいわゆる"ホメオトロピック方向"(第 2 図 A)を持つようになる。セルが刺激を受けると、分子群はすべて同一方向に傾き上記ホメオトロピック方向に対しαの角度を形成する。

らせんネマチックまたは電気的に制御された複 風折タイプのセルはある種の不便さを持っている。 この種セルがホメオトロピック構造であり、斜方 から観測される場合、そのコントラスト (対比) は劣化して、この欠陥は角度の増大とともに高く なり、上記コントラストが反転することさえあり 得る。本発明の目的はこの不便を除くことにある。

なすわち、この発明の目的とするものは、一種の被晶セル集成体であって、この集成体はホメオトロピック構造を持った被晶層とその層の各側に設けた健慢とから成り、少なくともその電極の一つは透明体で、この集成体にはそのホメオトロピ

- 8 -

は世気的に制御する視屈折タイプのものであり、 上記集成体の一側が入射光を受けるはたらきをし、 このセルには少なくとも上記側面に入射光を観光 させる手段をとりつけ、一方この層厚と各個光手 段により上記補債操作をまとめて行う特徴を持た せている。

特殊態機によれば、このセルを電気的制御の複屈折透過タイプとさせ、電極は透明タイプとし、セルには上記集成体の各側に第1、第2偏光手段を設け、円形に近い偏光子を備えてホメオトロピック方向に伝搬させ、観測面はこの面に平行であり、上記第1、第2偏光手段が同時に観測面に平行であり、上記第1、第2偏光手段対対の時に観測面に増刊したのよに斜方向から投射される光波が対象とする全厚を透過し切った際上記角度を抹消すべき厚みの2倍にとる特徴の方式を提供することができる。

さらに別の機様として、第1、第2個光手段が

それぞれ一次リニア偏光子とこのものと上記集成 体間に一次遅延プレートとを有する一次対と、同 様に二次リニア偏光子とこのものおよび上記集成 体間に二次遅延プレートとを有する二次対とを収 容し、このリニア偏光子のそれぞれの最大吸収輸 が、吸光層のホメオトロピック方向に平行な観測 面に垂直な同一面に対し平行であり、かつ、上記 ホメオトロピック方向に直角であり、各遅延プレ ートの位置を、2本の中性線がホメオトロピック 方向に垂直であり、この中性線の形成角を二分す る線の一方が上記ホメオトロピック方向に平行に しかもリニア偏光子の最大吸収輸上に実質上突出 するごとく構成させ、これにより遅延プレート群 もまたその対応する遅延輪が同一面中一方側に位 配し、この軸を一次対と二次対が円形に近い偏光 子と類似準動をし、これら偏光子が、上記ホメオ トロピック方向に適応して伝搬される入射面光波 に対し相互に補足性を呈する特徴を有する構造と することができる。

さらに別の態様として、2枚の遅延プレートを

- 11 -

つ観測師に対しても直角方向とし、遅延プレートを一方で、その中性線の2本がホメオトロピック方向に直角であり、この突出中性性の形成角をこりする線の1本がホメオトロピック方向に平行にリニア偏光子の最大吸収輸上に位置し、また他方でこの遅延プレートをリニア偏光子とともに、ホメオトロピック方向に伝搬される入射而光波に対し円形の偏光子を形成するごとく選定する特徴の構造とすることも可能である。

次に添付図面にしたがって、さらに詳細に本発 明を説明する。

第3図は測定面 P すなわち主要読み取り面を図解したものであり、本発明による透過電気制御式複屈折セル17のスクリーン16が読み取られる。このセルのホメオトロピック方向日はスクリーン読み取られるのであり、この読み取り者は可変入射条件のもとでスクリーンを観測することになる。測定面 P はスクリーンに直角であり、したがってホメオトロピッ

組み合わせて単一プレートとし、この単一プレートの中性線で形成する角の二分線がホメオトロピック方向に平行に実質上、リニア偏光子の一つの 最大吸収輸上に突出する構成とすることもできる。

また別の態様として、セルを電気的に制御する る 被 扇折反射タイプとし、 他 極の一つを光学的に 反射 させつつ、 液晶 層に対し は光手段に対向して 設け、 この 偏光手段装置はホメオトロピック方向に 伝搬される 入射 前光波を 円形に 偏光させることが 可能であり、 観測 前も上記方向に 平行であり、 ごの 観測 前の から の 投射光で上記 厚みを 透過 し切った 時その 角度を 消去し去るような 特徴の 構成とすることができる

また特殊の実施機構として、 個光手段にリニア 個光子の一個と、このものと上記集成体間に遅延 プレートとを設け、このリニア個光子の最大吸収 軸を被晶層のホメオトロピック方向に直角に、か

- 12 -

ク方向日には平行である。第3図はまた入射角i を持ってセル17上の測定簡P内に投入されてくる 簡光波の伝搬方向Dをも示している。この入射角 は実質上活性媒体内への入射角をあらわし、この 媒体の屈折率は1.5に近いのが通常であり、この ことについては後に触れる。iに対応する空中の 入射角は媒体のそれより大きい。上記活性媒体内 におかれる観測者に対する"理論上"の伝搬方向は また上記伝搬方向Dでもある。

第4回はこの発明セルの分解図であり、第3回と参照して見るとよくわかる。このセルには2枚のガラスプレート19と20間に伸長するネマチック被品層18が設けられ、このガラスプレートの扇折率はほぼ1.5であり、この種のプレートは面上公知の挙動をし、直接にこれが液晶層と透明電極19aと20aとに対向し、このプレートの間に適当なポル(図形、文字、点等)があらわれる。この両でルートはまた相互に平行で、液晶層はこの間に挿入されているため、電極間に電圧が加えられない

と、一種のホメオトロピック構造となり、このホメオトロピック方向は上記2枚のプレート19,20に垂直で被品層の分子群はすべて、健極間に適正な健圧が加わる限り、ホメオトロピック方向と同一方向を示す。これを分かり易くするため参考として本発明による健気制御祖屈折セルを第4図に示す。第8図もこれに関連した参考図である。

第4図のセルには、液晶層とガラスプレートとで構成したアセンブリ(集成体)の近傍、およびその各側に一次リニア偏光子21と二次リニア偏光子22とを設け、両者とも板状を呈し、一次リニア偏光子はガラスプレート19の側に設けてこのプレートで入射光を受けいれる。セルにはまた一次遅延プレート23をプレート19と一次リニア偏光子21間に設けるとともに、二次遅延プレート24をガラスプレート20と二次リニア偏光子22間にとりつける。偏光子21、22と遅延プレート23、24とはプレート19と20とに平行である。

リニア偏光子21と22とはまた、それぞれの最大 吸収軸P., P.とに相互に平行であり、かつ測定面

- 15 -

ここで、座標×y'中の方向Dの光波の偏光の発現について述べることとする。まず入射が0である特殊ケースを想定する。つまり角度iが0で、ホメオトロピック方向に面光波が伝搬する場合である。一次遅延プレート23の入口で一次リニア偏光子21を透過したのち、面光波は第6図Aのごと

Pに直交する面Mとホメオトロピック方向にも平 行であり、この結果面Mは直線 Δ に沿って測定面 Pと交わり、このAはホメオトロピック方向に単 行となっている。遅延プレート23または24はその 2本の中性線がそれぞれおくれ軸にまたは1.2に対 応し、進み軸R」またはR2の一つに相応したもので あるが、直線ムに直角となり、かつ、この中性線 群の形成する二等分線の一方が、直線△に平行に 突出し、実質上対応するリニア偏光子21もしくは 22の 般大吸収軸P,またはP,上にあるごとく位置標 成されている。他の進み軸R,'またはR,'はこの場 合直線なに平行である。おくれ面はまた、そのそ れぞれのおくれ軸し、とし、とを面Mの一方側に位置 させるように構成される。さらに、遅延プレート 23と24とは、一次リニア偏光子- - 次遅延プレー ト形成の対と、二次リニア個光子-: 次遅延プレ ート形成の対とが円形に近い偏光 チとして挙動し、 この種偏光子は相互に、直線ム方向に伝搬する人 射面光波に対し相互に補足性を示すよう両プレー トを選定する。

- 16 -

く軸yに沿って一つのリニア傷光を保有する。また図中、混合ライン形として、軸e, とr, とが示されており、これら軸は N 面上への投影を示し両者ともおくれ軸t, と進み軸B, の直線 Δ に平行である。一次遅延プレート 23 からの出口では波動は円偏光に近く、偏光は楕円であるがこれはきわめて円に近似し、第 6 図 B では矩 B, であらわされる。かつその側長は実質上間長で、両側はそれぞれ軸×とyにより中心部直交となっている。

つぎに角度iが0(第3図と第5図中方向1)波の場合)の場合を考える。 次リニア偏光 千21を通過後、ちょうど、次遅延プレート23に人る直前、この波動はリニア偏光を有し、これに対応する光優動はy'に平行に生じ、その対角面の一つに対応する矩形R,'内に導入され、軸ℓ,,,r,はそれぞれ矩形R,'の短辺と長辺の中心を通過する構成となり、軸ℓ,は軸y'と角度υを形成する(第7図A)。

一次遅延プレート23を離れる際、斜方向に導入 される角度は楕円偏光を受け、この偏光楕円は矩 形 R. '内に導入され、楕円の長軸は軸 P. に沿って 仲長し、一方楕円の短軸は軸 F. に沿って仲長する (第7図 B 参 M.)。波が被晶層 18 のある深さに伝 搬搬入されると、偏光楕円の短軸、長軸は何れも それぞれ x 軸と y '軸とに接近し、楕円の長軸と y '軸間の角度は u より小さいに u '値を取るよ うになる(第7図 C)。

この結果、被品層には特殊厚みe。が得られ、この結果、被品層に対し偏光楕円の長軸と短軸と短軸とはそれぞれ軸y'とx上に乗り、その結果楕円の長軸とよりは第7回DのごとくOとなる。本発明によれば、被品層18の厚さは上記特殊厚みe。の2倍取ることができ、このことは専門家により決定し得ることができ、このことは専門家により決定し得るでとえばデータ処理シミュレーション、または実験により)。このように、入射角」がOであってもなくても、二次リニア偏光子22を離れる光波は総合的に波光され、その結果斜方向観測に対してコントラストが保持される。

遅延プレートを発現するには単軸媒体に比し、 二軸媒体の方が好適である。このことは被晶層の

- 19 -

的反射性を有する電極27aを取りつけている。この被品層の取付位置は電極間に電圧がかからない場合ホメオトロピック構造を持たせるような構成とし、この際、ホメオトロピック方向は両プレートに直交するように選定している。

第8図に示すセルは同時にプレート26と
27とに平行であってこれらプレート26と
27とに平行であってこれらプレーと層が形成する 集成体の外側に位置し、瞬間光を受けるプレート26はます。プレート26の間にあってこのプレート26はます。プレート26はます。プレート26の間におかがありであるとして、アクカーにあるというであるとなばかりでなががある。 世での世にも垂直となって見受けるであるにはながかりでながある。 世でもでありには直径のではは面があるにはないの方向日にも平行な面が、とまするには水と交叉する。 遅延面には、水でで直線 Δ上に測定面 P と交叉する。 遅延面には、平行な直線 Δ上に測定面 P と交叉する。 遅延面に、平行な直線 Δ上に測定面 P と交叉する。 遅延 M に とすみ輪 L このプレートのおくれ軸 L 。とすみ輪 R 。

高い光学厚みを稲償する場合に実証される。進み 輔R,'とR,'とはこの場合それぞれ輪R,とR,よりも 早月に選定する。

ここでとくに限定されることのない参考例として、遅延プレート23と24とを200μm厚みの二酢酸セルローズストリップから調製し、このストリップを入射角の状態で約150nmの光学行程おくれを取るように抽出する。液晶はシッフ(Schiff)系の材料から週定可能であり、液晶層は約5μm厚さで製作し、その光学的重屈折率を0.2に等しくとることができる。なおまた、フェニルシクロヘキサン族から液晶を選定してもよく、厚さ約10μm、光重屈折率0.1の液晶層も取得可能である。

第8図はこの発明による電気的制御による視屈 折性の反射液晶セルの分解図の一例である。この セルでは、2枚の平行なガラスプレート間にネマ チック液晶層25をとりつけている。ガラスプレート26は液晶層に直接対向の面上に透明電極260を 備えている。別のガラスプレート27には、この液 品層に直接向いた面上に一種の金属すなわち光学

- 20 -

に対応する2本の中性線が直線Δに垂直となり、そのものが形成する角の二等分線の中一つがリニア偏光子28上、その最大吸収軸P。に従って線Δに平行に突出するごとく位置構成させることができる。さらに、遅延プレート28はこのリニア偏光子28とともに、直線Δに沿って入射されてくる面光改に対し、円形の偏光子を形成させるよう選定することができる。

液晶層25の厚みは前述した特殊厚みe。に等しくできる。したがってこの場合、第8回で示したセル内の光学的反射性電極27aは、第4回で示すガラスプレート19と20とに平行な対称而ェ,としても準動し、この対称面により上記セルの液晶層18は2個の1/2厚e。に分断されている。

このように、液晶層の25の複屈折は補償される。
1/4波プレートは遅延プレートを形成するのに好
んで用いられる。たとえばリニア偏光子28上に入
射してくる面光波の場合、一方で金属電極27o上
で反射され、一方、リニア偏光子28からは放散さ
れるごとく、特記されることとして、層の複屈折

の補償つまり、リニア傷光子を離れさる問題の波の波光は、正しくは使用プレートのもたらす光学おくれの 4 倍相当の一定波に対して得られるに過ぎない。

遅延プレートにしろ通常のプレートにしろ、これらは、分子の平面均一配向性を備えた追加の液晶セルの助けを借りて入手し得るものである。また、第4回と第8回記載のセルに相当する液晶層の複組折の補償は"外的"なものということができるが、その理由は、この補償が上記層の各側で関に対し適当な手段を加えることによりもたらされるものであり、この場合その厚みに"影響"する他は、層には影響をもたらさないからである。

4. 図面の簡単な説明

第1図Aと第1図Bとは、従来技術によるらせ ん型ネマチック液晶セルの構成図であり、それぞ れ操作しない場合と、刺激を与えた場合とを示し たすでによく知られた例であり、

第2図A、第2図Bは従来技術による観気的に 制御した複屈折液品セルの構成図であり、同じく

- 23 -

第7図Dは、液晶層の半部分を通過したのちの 上記光波の偏光状態とともに、複屈折を補償する に適した厚さをあらわす構成図を、

第8回は、本発明による電気的に制御する根屈 折反射式被晶セルの分解構成図を、それぞれ示す。

2 … 被晶層、 3, 4, 10,11,19,20,26,27
… ガラスプレート、 5, 6, 28 … リニア偏
光子、 7 … 分子、 8 … 方向性、 9, 18,
25 … ネマチック液晶層、 12,13 … 偏光子、
14 … 分子群、 15 … 方向、 16 … スクリーン、 17 … 複屈折セル、 21 … 一次リニア偏
光子、 22 … 二次リニア偏光子、 23,24,29
… 遅延プレート、 19a,20a,26a … 透明電極、
27a … 反射電極、 H … ホメオトロピック方向、 P, M, M, … 平面、 D … 伝搬方向、
i … 入射角、 P₁,P₂,P₆ … 最大吸収軸、 Δ
…直線、 L₁,L₂,L₆ … おくれ軸、 R₁,R₂,R₃,R₄,
,R₂, … すすみ軸、 x, y … 直交軸、 x',
y' … 別の直交軸、 π … 波而、 R₊,R₊, …

操作しない場合と、刺激を与えた場合との公知の 例であり、

第3 図はこの発明による、・・種のセルの測定面 と電気的に制御する複제折透過形セルの構成図を、

第4回は、第3回のセルの分解図を、

第5図は第3図で示す測定面に関係した、第4図で記載のセルに対し斜方向から投入而光波に対応する波面の構成図を、

第6図Aは上記セルを備えた一次遅延面の導入 口で、第4図に示すセル上に、ゼロ入射とともに 放射する個光波の偏光状態を示す構成図を、

第6図Bは一次遅延プレートの出口で上記前光 波の偏光を示す構成図を、

第7図Aは一次遅延プレートの導入部で、第4 図のセル上に斜方から入射前光波の偏光を示す機 破図を、

第7図Bは、一次遅延プレートの出口部で上記 光波の偏光を説明する構成図を、

第7回Cはある厚みの液晶層を透過したのちの 上記光波偏光を説明する構成図を、

- 24 -

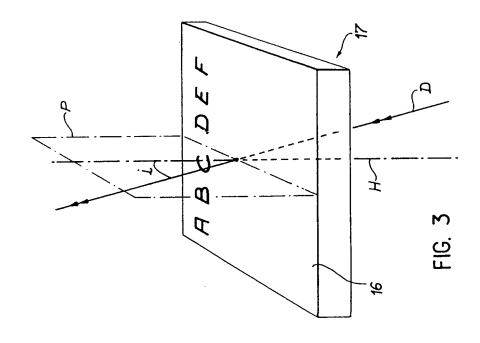
ℓ,, r, ··· 翰.

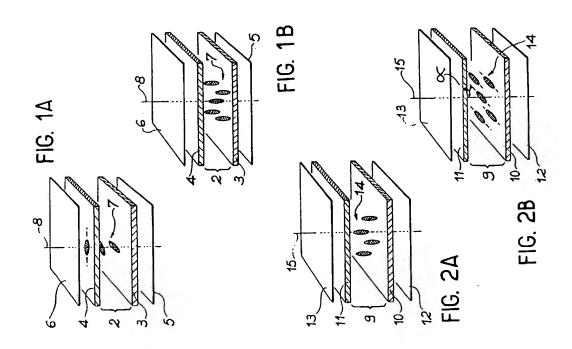
特許出願人 コミサリア・ア・レネルジ・アトミック

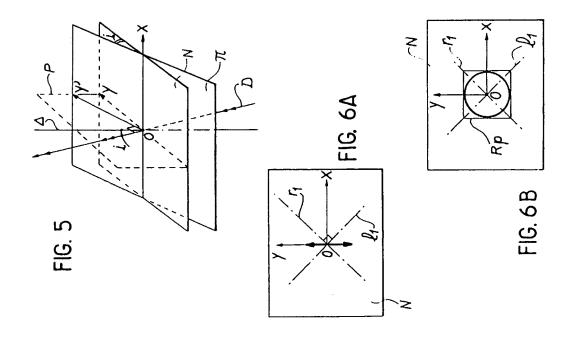
代理人 星野恒

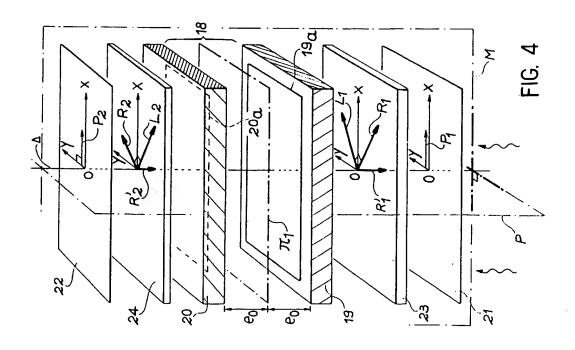
岩上 昇

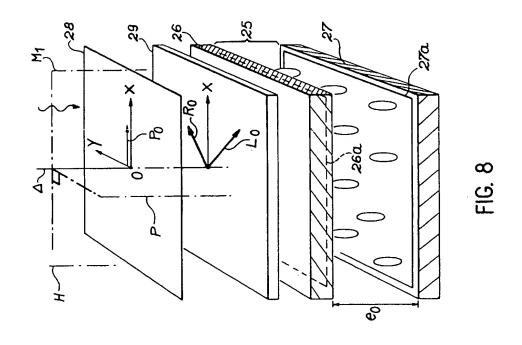


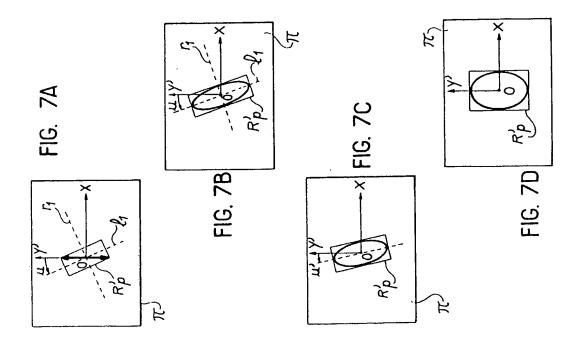












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.